

Поэтому, в этой области регулируется и процесс двумерной фокусировки.

Для $2aR_2 \gg 1$ фокусное расстояние в меридиональной плоскости:

$$F_2(a) \approx \frac{1}{4a \sin \theta_B}, \quad (10)$$

и двумерная фокусировка теоретически возможна лишь для очень больших значений градиента или больших R_2 .

С п и с о к л и т е р а т у р ы

- [1] Кочарян Л.А., Бегларян А.Г., Унанян О.А., Галоян К.Г., Арутюнян Э.М. // Изв. АН Арм. ССР, сер. физика. 1986. Т. 21. В. 6. С. 323-325.
- [2] Кочарян Л.А., Сукиасян Р.Р., Борнязян А.С., Бегларян А.Г., Гаспарян Р.А. // Изв. АН Арм. ССР, сер. физика. 1986. Т. 21. В. 6. С. 317-319.
- [3] Навасардян М.А., Мирзоян В.К., Галоян К.Г. // Изв. АН Арм. ССР, сер. физика. 1986. Т. 21. В. 6. С. 331-336.
- [4] Мкртчян А.Р., Навасардян М.А., Габриелян Р.Г. // Письма в ЖТФ. 1985. Т. 11. В. 22. С. 1354-1359.
- [5] Мкртчян А.Р., Габриелян Р.Г., Асланиян А.А., Мкртчян А.Г., Котанджян Х.В. // Изв. АН Арм. ССР, сер. физика. 1986. Т. 21. В. 6. С. 297-305.

Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова

Поступило в Редакцию
17 марта 1990 г.

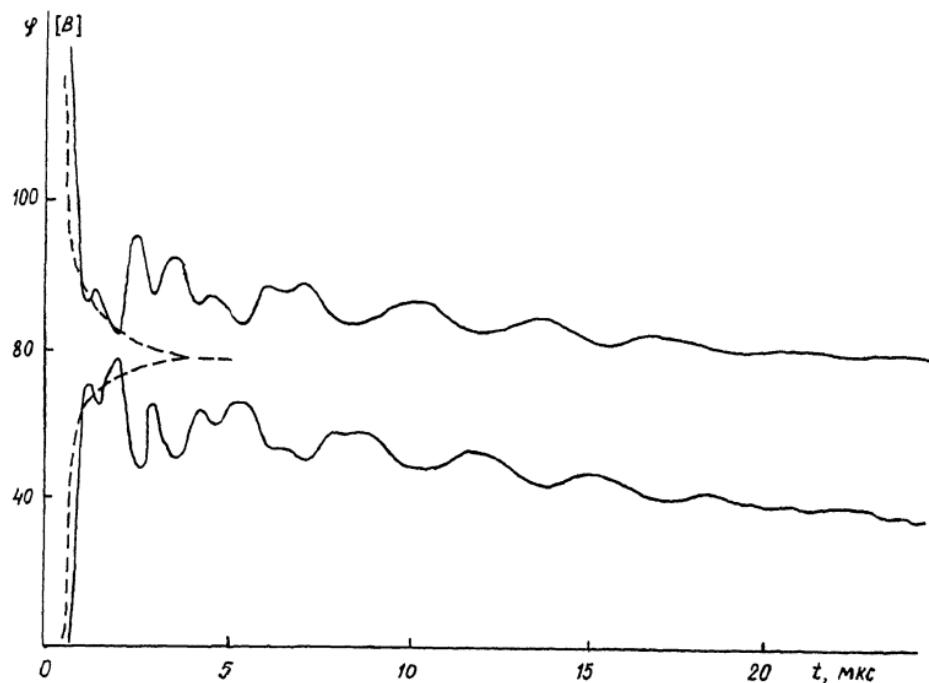
Письма в ЖТФ, том 16, вып. 11 12 июня 1990 г.
01; 04

© 1990

АВТОКОЛЕБАНИЯ В СИСТЕМЕ
ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОНОВ - ПЛАЗМА

А.Ю. Б о г о м о л о в, Н.А. Р о м а н о в а,
В.А. Ф е д о р о в

В последние годы проявляется большой интерес к изучению автоколебаний в самых различных системах, который вызван расширением классического понятия автоколебательного режима после открытия хаотических колебаний нелинейных осцилляторов под действием периодической силы [1]. В данной работе сообщается



Огибающая амплитуды колебаний потенциала φ в зависимости от времени.

об обнаружении автоколебаний в системе источник электронов – плазма.

Рассмотрим изотропную инжекцию с электрически изолированного сферического источника радиуса R_0 в пространственно-однородную, неограниченную, бесстолкновительную плазму. Будем считать, что $t \ll R_c/v_{it}$, $|v_i/v_{it}| \lesssim 1$, $|v_e/v_{et}| \gg 1$, где v_{ei} и v_{et} – направленные и тепловые скорости электронов и ионов плазмы соответственно, R_c – характерный размер области возмущения. С учетом приведенных условий, для описания процессов в плазме использовалась система уравнений одножидкостного гидродинамического приближения, которая с учетом сферической симметрии задачи имеет вид:

$$\begin{aligned} \frac{\partial v_{e,I}}{\partial t} + v_{e,I} \cdot \frac{\partial v_{e,I}}{\partial R} &= \frac{e}{m} E, \\ \frac{\partial n_{e,I}}{\partial t} + \frac{1}{R^2} \cdot \frac{\partial}{\partial R} (R^2 n_{e,I} v_{e,I}) &= 0, \\ \frac{\partial E}{\partial t} &= -4\pi e (n_e v_e + n_I v_I), \end{aligned} \quad (1)$$

где e и m - заряд и масса электрона, E - напряженность электрического поля, n_e - концентрация электронов плазмы, n_i и v_i - концентрация и скорость инжектируемых электронов. Начальные и граничные условия задавались аналогично [2]. Решение проводилось методом конечных разностей при следующих параметрах задачи: $R_0 = 50$ см, ток инжекции $I = -0.3$ А, не-возмущенная концентрация $n_e^0 = 5 \cdot 10^5$ см⁻³ и температура электронов плазмы $T = 1000$ К, энергия инжектируемых электронов $W = 0.3$ кэВ.

В [3] показано, что возникающие с началом инжекции колебания плазмы при условии $W \gg |e|\varphi$ (φ - электрический потенциал источника) и $I = \text{const}$ затухают. В данной работе исследовалась колебания для $W \sim |e|\varphi$. В этом случае $\omega_i = [2(W + e\varphi)/m]^{1/2} \neq \text{const}$ и значительно меняется в зависимости от φ . Поскольку в рассматриваемой системе φ осциллирует с частотой, близкой к плазменной [3], то v_i модулируется той же частотой. Модулированный поток инжектируемых электронов, взаимодействуя с электронами плазмы, увеличивает амплитуду их колебаний. Так как v_e направлена к источнику, энергия колебаний переносится на его поверхность, вызывая раскачуку амплитуды осциллирующего потенциала φ . Таким образом, электроны плазмы осуществляют обратную связь между φ и инжектируемым потоком.

На рисунке изображена огибающая амплитуды колебаний φ (для сравнения пунктирной линией приведена огибающая при $W \gg |e|\varphi$). Из графика видно, что колебания не затухают, аналогичные зависимости наблюдаются для всех переменных системы (1). Рассматриваемый процесс удовлетворяет характерным признакам автоколебаний [4], причем автомодуляционный режим устанавливается под влиянием осциллирующего воздействия и относится к расширенному по сравнению с классическим понятию автоколебательных систем.

Список литературы

- [1] Рабинович М.И., Трубецков Д.И. Введение в теорию колебаний и волн. М.: Наука, 1980.
- [2] Седов Л.И. Механика сплошной среды, т. 1. М.: Наука, 1983.
- [3] Федоров В.А. // Физика плазмы. 1983. Т. 9. С. 874.
- [4] Ланда П.С., Дубощинский Я.Б. // УФН. 1989. Т. 158. С. 729.

Радиотехнический институт
им. А.Л. Минца АН СССР

Поступило в Редакцию
6 апреля 1990 г.